

2026年触媒学会コンピュータの利用研究会セミナー

【日時】 2026年12月3日(木) 13時30分～17時00分

【プログラム】

1. 13:30-13:40 京セラ株式会社 会社概要・活動の紹介
2. 13:40-14:40 量子アニーリング技術を用いた触媒表面における分子吸着安定構造の探索
菊池 脩太(慶応義塾大学)
3. 14:50-15:50 パナソニック HD における材料・デバイス開発 DX
大越 昌樹(パナソニックホールディングス株式会社)
4. 16:00-17:00 反応経路自動探索を用いる触媒反応・光反応の機構解明
畑中 美穂(慶応義塾大学)

【参加費】 触媒学会コンピュータの利用研究会会員 無料

触媒学会会員 3,000 円

触媒学会非会員 5,000 円

学生 1,000 円

※終了後に研究交流会を開催 別途会費 6,000 円(詳細は参加者に別途連絡)

【定員】 40 名(先着順にて定員に達したところで〆切)

※事前参加申込のみとなります(当日参加不可)

【場所】 京セラ株式会社 みなとみらいリサーチセンター(会場:6F)

(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらいビル)

※交通アクセス みなとみらい線 みなとみらい駅下車 徒歩 5 分

<https://www.kyocera.co.jp/rd-openinnovation/about/minatomirai.html>

【申し込み・問合せ先】 白 珊丹(京セラ株式会社)

E-mail: shandan.bai.ir@kyocera.jp (CC: shandan.bai.d6@tohoku.ac.jp)

※メール送信時に、上記 CC の追加をお願いいたします

11 月 16 日(月)までに① セミナー ② 研究交流会の参加申し込みをご連絡ください。

【参加者へのお願い】 名刺を 2 枚ご持参ください。6F 会場入口と受付にて 1 枚ずつご提出いただきます。

【主催】 触媒学会 コンピュータの利用研究会

【協賛】 文部科学省 次世代計算科学グランドリーチプログラム

「AI 技術を活用した計算材料科学の開拓とマテリアル共創(AICoMS)」

計算物質科学人材育成コンソーシアム(PCoMS)